

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-242603

(43) Date of publication of application: 02.09.1994

(51)Int.CI.

G03F 7/027 G03F 7/004 H05K

3/18

HO5K

(21)Application number: 05-025691

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

15.02.1993

(72)Inventor: SAWABE MASARU

ISHIMARU TOSHIAKI

 $-o-(R_2o)\frac{O}{I}(R_2o)\frac{O}{I}C-C=CH_1$ 

### (54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND PHOTOSENSITIVE RESIN **ELEMENT USING THE SAME**

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the photosensitive resin compsn. which has excellent plating resistance, flexibility and peeling resistance and does not generate development scum by using a specific ethylenic unsatd. compd. in which polyethylene glycol chains and polypropylene glycols chains are incorporated.

CONSTITUTION: This photosensitive resin compsn. contains (A) the ethylenic unsatd. compd. having pieces of the unsatd. groups expressed by the general formula, (B) an org. halogen compd., (C) a film formability imparting polymer and (D) a photoinitiator and/or photoinitiator system capable of forming free radicals by active rays. In the formula. R1 denotes hydrogen atom or methyl group; R3 denotes an ethylene group or propylene group;

R2 denotes an ethylene group or propylene group;

R2 and R3 are always different groups from each other; m and n denote the number of repeating units

and are respectively 1 integer. In the formula, groups of -R30-and -R2-are not always required to continuously exist as n-pieces and m-pieces in this position and may randomly exist.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-242603

(43)公開日 平成 6年(1994)9月2日

| (51)Int.Cl. <sup>5</sup><br>G 0 3 F | 7/027<br>7/004 | 004 5 0 3   | 庁内整理番号  | FI      |                               | 技術表示箇所                                |  |
|-------------------------------------|----------------|-------------|---------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                     | 7/028<br>7/033 |             |         |         |                               |                                       |  |
|                                     | 17033          |             | 7352—4M | H 0 1 I | 21/30 3 0 1 R                 |                                       |  |
|                                     |                |             |         |         | 項の数5 OL (全 10 頁)              |                                       |  |
| (21)出顯番号                            |                | 特願平5-25691  |         | (71)出願人 | 000004455<br>日立化成工業株式会社       |                                       |  |
| (22)出顧日                             |                | 平成5年(1993)2 | 月15日    |         | 東京都新宿区西新宿2丁目                  | 1番1号                                  |  |
|                                     |                | ,           |         | (72)発明者 |                               |                                       |  |
|                                     |                |             |         |         | 茨城県日立市東町四丁目13<br>成工業株式会社茨城研究所 |                                       |  |
|                                     |                |             |         | (72)発明者 | 石丸 敏明                         |                                       |  |
|                                     |                |             |         |         | 茨城県日立市東町四丁目13<br>成工業株式会社茨城研究所 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|                                     |                |             |         | (74)代理人 | 弁理士 若林 邦彦                     |                                       |  |
|                                     |                |             |         |         | 7, 200                        |                                       |  |

(54)【発明の名称】 感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメント

#### (57)【要約】

【目的】 優れた耐めっき性、可撓性、剥離性等を有し、現像スカムの発生しない感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメントを提供する。

【構成】 (A)エトキシ鎖及びプロポキシ鎖の両鎖を有するエチレン性不飽和基を1分子中に3個以上含有する不飽和化合物、(B)有機ハロゲン化合物、(C)フィルム性付与ポリマー並びに(D)活性線により遊離ラジカルを生成しうる光開始剤及び/又は光開始剤系を含有してなる感光性樹脂組成物と前記組成物の層と支持体フィルムを有する感光性エレメント。

\* (化1)

【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 (A)一般式(I)

数式(I)
$$+ O - (R, O) - (R,$$

〔式中、R、は水素原子又はメチル基を表し、R,はエチ レン基又はプロビレン基を表し、R,はエチレン基又は プロピレン基を表し、R.とR,とは必ず異なる基であ り、m及びnは繰り返し単位の個数を示しそれぞれ1以 以上有するエチレン性不飽和化合物、(B) 有機ハロゲ ン化合物、(C)フィルム性付与ポリマー並びに(D) 活性線により遊離ラジカルを生成しろる光開始剤及び/ 又は光開始剤系を含有してなる感光性樹脂組成物。

【請求項2】 (C) 成分のフィルム性付与ポリマーに 対して(A)成分の一般式(I)で表されるエチレン性 不飽和化合物を5~60重量%含有してなる請求項1記 戴の感光性樹脂組成物。

【請求項3】 (B)成分の有機ハロゲン化合物がトリ プロモメチル基を有する有機ハロゲン化合物である請求 20 項1又は2記載の感光性樹脂組成物。

【請求項4】 請求項1、2又は3記載の感光性樹脂組 成物の層と支持体フィルムを有する感光性エレメント。

【請求項5】 剥離可能なカバーフィルムを感光性樹脂 組成物の層上に積層してなる請求項4記載の感光性エレ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、印刷配線板作成等に用※

$$-O + CHR_i - CHR_i - O + C - C = CH_z$$
 (11)

で示される不飽和基を 1 分子中に 3 個以上有するエチレ ン性不飽和化合物を用いて、レジストの剥離性が改善さ れた感光性樹脂組成物が開示されている(R,、R,及び  $R_{i}$ はH又はCH<sub>i</sub>、nは整数)。しかしながら、 $R_{i}$ = R,=Hのポリエチレングリコール鎖を有するエチレン 性不飽和化合物を用いた場合、剥離性が改善されるもの の、レジストの形状が悪くなり、エッチング時にライン ギザを発生したり、レジストの可撓性や耐めっき性等が 40 まだ充分でない。また、 $R_1 = H_1$ 、 $R_2 = CH_1$ 又は $R_3 =$ CH<sub>1</sub>、R<sub>1</sub>=Hのポリプロピレングリコール鎖を有する エチレン性不飽和化合物を用いた場合、良好な可撓性を 有するものの、感度やテンティング性が低下したり、ア ルカリ現像液中で分離しやすく、スカムの原因となり、 基板に付着するとショート、断線の原因となる等の問題★

※いられる感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレ

[0002]

メントに関する。

【従来の技術】印刷配線板製造の分野において、エッチ 上の整数である〕で示される不飽和基を1分子中に3個 10 ング、めっき等の基材の化学的、電気的処理を用いる際 に、レジスト材料として感光性組成物及びこれを用いた 感光性エレメントを使用することが知られている。そし て、感光性エレメントとしては、支持体上に感光性樹脂 組成物を積層したものが広く使用されている。

> 【0003】従来、印刷配線板の製造法には、テンティ ング法とめっき法という二つの方法が知られている。テ ンティング法は、チップ搭載のための銅スルーホールを レジストで保護し、エッチング、レジスト剥離を経て電 気回路形成を行うのに対し、めっき法は、電気めっきに よってスルーホールに銅を析出させ、ハンダめっきで保 護し、レジスト剥離、エッチングによって電気回路の形 成を行う方法がある。

【0004】したがって、使用する感光性樹脂組成物に 要求される特性は、金属に対する強い密着性、エッチン グ液やめっき薬品に対する耐薬品性、剥離性等である。 【0005】特開昭62-74912号公報には、下記 式(II)

[化2]

★がある。 [0006]

> 【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の従来 技術の問題点を解消し、優れた耐めっき性、可撓性及び 剥離性を有し、現像スカムの発生しない感光性樹脂組成 物及びこれを用いた感光性エレメントを提供するもので ある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、1分子中にポ リエチレングリコール鎖とボリプロピレングリコール鎖 とを組み込んだエチレン性不飽和化合物を用いることに よって上記の問題点を解決したものである。

【0008】すなわち、本発明は、(A)一般式(I) [化3]

$$-O-(R,O) - (R,O) - ($$

〔式中、R,は水素原子又はメチル基を表し、R,はエチ 50 レン基又はプロピレン基を表し、R,はエチレン基又は

プロピレン基を表し、R、とR、とは必ず異なる基であ り、m及びnは繰り返し単位の個数を示しそれぞれ1以 上の整数である〕で示される不飽和基を1分子中に3個 以上有するエチレン性不飽和化合物、(B) 有機ハロゲ ン化合物、(C)フィルム性付与ポリマー並びに(D) 活性線により遊龍ラジカルを生成しうる光開始剤及び/ 又は光開始剤系を含有してなる感光性樹脂組成物並びに 該組成物の層とこれを支持する支持体フィルムとからな る感光性エレメントに関する。

【0009】次に、本発明の感光性樹脂組成物について 10 詳細に説明する。まず、(A)成分であるエチレン性不 飽和化合物は、前記一般式(1)においてR1は水素又 はメチル基を表す。 m及びnはそれぞれ1以上の整数で あるが、mとnの和が2~10であることが好ましい。 mとnの和が10を超えると、レジスト形状が劣る傾向 がある。なお、一般式(1)における-R,0-及び-R,O-の基は、必ずしもそれぞれとの位置でn個連続 及びm個連続して存在する必要はない。すなわち、ラン ダムに存在してもよいし、ブロック的に存在してもよ

【0010】一般式(1)で示される不飽和基を1分子 中に3個以上有するエチレン性不飽和化合物としては、 例えば、グリセリルポリエトキシポリプロポキシトリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパンポリエ トキシポリプロポキシトリ (メタ) アクリレート、ペン タエリスリトールポリエトキシポリプロポキシトリ (メ タ) アクリレート、ペンタエリスリトールポリエトキシ ポリプロポキシテトラ (メタ) アクリレート、トリメチ ロールエタンポリエトキシポリプロポキシトリ(メタ) リプロポキシトリ (メタ) アクリレート、ジベンタエリ スリトールポリエトキシボリプロポキシテトラ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールポリエトキシボ リプロポキシベンタ (メタ) アクリレート、ジベンタエ リスリトールボリエトキシボリプロボキシヘキサ (メ タ) アクリレート等が挙げられるが、これらに限定され るものではない。(A)成分であるエチレン性不飽和化 合物は単独で又は2種以上を組み合わせて用いることが できる。

【0011】本発明の感光性樹脂組成物において、

(A) 成分であるエチレン性不飽和化合物の使用量は、 感光性樹脂組成物の総量100重量部に対して10~8 0重量部とすることが好ましく、20~50重量部とす ることがより好ましい。(A)成分の使用量が少なすぎ ると、耐現像液性が低下する傾向があり、多すぎると感 光性樹脂組成物としての粘度が低下し、エッジフュージ ョンが発生する傾向がある。

【0012】本発明の感光性樹脂組成物において、上記 一般式(1)で示される不飽和基を1分子中に3個以上

ン性不飽和化合物を添加することができる。このような (E)他のエチレン性不飽和化合物としては、感度が高 いという点から、アクリレート単量体又はメタクリレー ト単量体の使用が好ましく、例えば、多価アルコールに α、β-不飽和カルボン酸を反応させて得られる化合 物、例えば、ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリ レート (エチレン基の数が2~14のもの)、トリメチ ロールプロパンジ (メタ) アクリレート、トリメチロー ルプロパントリ (メタ) アクリレート、トリメチロール プロパンエトキシトリ (メタ) アクリレート、トリメチ ロールプロパンプロポキシトリ (メタ) アクリレート、 テトラメチロールメタントリ (メタ) アクリレート、テ トラメチロールメタンテトラ (メタ) アクリレート、ポ リプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート (プロ ピレン基の数が2~14のもの)、ジベンタエリスリト ールペンタ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリト ールヘキサ (メタ) アクリレート等、ビスフェノールA ポリオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、例えば、 ビスフェノール A ジオキシエチレンジ (メタ) アクリレ 20 ート、ビスフェノールAトリオキシエチレンジ(メタ) アクリレート、ビスフェノールA デカオキシエチレンジ (メタ) アクリレート等、グリシジル基含有化合物に  $\alpha$ 、 $\beta$ -不飽和カルボン酸を付加して得られる化合物、 例えば、トリメチロールプロバントリグリシジルエーテ ルトリアクリレート、ビスフェノールAジグリシジルエ ーテルジアクリレート等、多価カルボン酸、例えば、無 水フタル酸等と水酸基及びエチレン性不飽和基を有する 物質、例えば、β-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレ ート等とのエステル化物、アクリル酸若しくはメタクリ アクリレート、シベンタエリスリトールボリエトキシボ 30 ル酸のアルキルエステル、例えば、(メタ)アクリル酸 メチルエステル、(メタ)アクリル酸エチルエステル、 (メタ) アクリル酸プチルエステル、(メタ) アクリル 酸2-エチルヘキシルエステル、トリレンジイソシアネ ートと2 - ヒトロキシエチル (メタ) アクリル酸エステ ルとの反応物やトリメチルヘキサメチレンジイソシアネ ートとシクロヘキサンジメタノールと2-ヒドロキシエ チル(メタ)アクリル酸エステルとの反応物等のウレタ ン(メタ)アクリレートなどが挙げられる。

> 【0013】本発明の感光性樹脂組成物における(B) 40 成分である有機ハロゲン化合物としては、活性光により 容易にハロゲンラジカルを遊離するもの又は連鎖移動に より容易にハロゲンラジカルを遊離するものが好まし く、とれらは感度が向上する等の好ましい結果を与え る。(B)成分としては、例えば、四塩化炭素、クロロ ホルム、プロモホルム、1、1、1-トリクロロエタ ン、臭化メチレン、沃化メチレン、塩化メチレン、四臭 化炭累、ヨードホルム、1,1,2,2ーテトラブロモ エタン、ペンタプロモエタン、トリプロモアセトフェノ ン、ピスー(トリプロモメチル)スルホン、塩化ビニ

有するエチレン性不飽和化合物以外の(E)他のエチレ 50 ル、塩素化オレフィン等が挙げられる。これらのうち、

炭素-ハロゲン結合強度の弱い脂肪族ハロゲン化合物、特に同一炭素上に2個以上のハロゲン原子が結合している化合物、とりわけ有機ブロム化合物が好ましい。トリブロモメチル基を有する有機ハロゲン化合物が一層好ましい結果を与える。

【0014】(B)成分の使用量は、感光性樹脂組成物の総量100重量部に対して0.1~10重量部用いることが好ましく、0.2~5重量部とすることがより好ましい。(B)成分の使用量が少なすぎるとイメージング性が低下する傾向があり、多すぎるとテント強度が低 10下する傾向がある。

【0015】(C)成分として用いるフィルム性付与ボリマーには、特に制限はないが、ビニル共重合によって得られる高分子量体が好ましい。ビニル共重合体に用いられるビニル重合性単量体としては、メタクリル酸メチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸αーエチルへキシル、メタクリル酸ラウリル、アクリル酸エチル、アクリル酸メチルスチレン、ビニルトルエン、Nービニルビロリドン、αーメチルスチレン、αーヒドロキシエチルメタクリレート、2ーヒドロキシエチルアクリレート、アクリルアミド、アクリロニトリル、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルアクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルアクリレート等が挙げられる。

【0016】(C)成分の使用量は、感光性樹脂組成物の総量100重量部に対して20~90重量部とするととが好ましく、50~80重量部とすることがより好ましい。(C)成分の使用量が少なすきると、塗膜性、現像性の向上、エッジフュージョンの発生の低下の違成が困難となる傾向があり、多すぎると感度が低下する傾向がある。

【0017】(D)成分である活性線により遊離ラジカルを生成する光開始剤及び光開始剤系についても特に制限はなく、従来知られているものを用いることができる。例えば、ベンゾフェノン、4,4′ージメチルアミノベンゾフェノン、4,4′ージエチルアミノベンゾフェノン、4,4′ージクロロベンゾフェノン等のベンゾフェノン類、2ーエチルアントラキノン、 tーブチルアントラキノン類、2ークロロチオキサントン、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソフロビルエーテル、ベンジル、2,4,5ートリアリー 40ルイミダゾール二量体(ロフィン二量体)、アクリジン系化合物等を挙げることができ、これらは単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0018】(D)成分の使用量は、感光性樹脂組成物の総量100重量部に対して0.01~20重量部とすることが好ましく、0.05~10重量部とすることがより好ましい。この使用量が少なすぎると、十分な光感度が得られない傾向があり、多すぎると露光の際に組成物の表面での光吸収が増加して内部の光硬化が不十分となる傾向がある。

【0019】上記のような(A)~(D)成分や(E)成分の混合順序、混合法等については特に制限はない。なお、本発明の感光性樹脂組成物には、他の副次的成分、例えば、染料、顔料、可塑剤、難燃剤、安定剤などを必要に応じて添加するととができる。また、密着性付与剤を使用することもできる。

【0020】次に、本発明の感光性エレメントについて詳細に説明する。本発明の感光性エレメントは、支持体フィルム上に前記感光性樹脂組成物の層を積層して形成することにより得られる。支持体フィルム上への感光性樹脂組成物層の形成は、常法により行うことができる。例えば、感光性樹脂組成物をメチルエチルケトン、トルエン、塩化メチレン等の有機溶剤に均一に溶解させ、この溶液を該支持体フィルム上にナイフコート法、ロールコート法、スプレーコート法、スピンコート法等で塗布し、乾燥することにより行われる。感光層中の残存溶剤量は、特性保持のために2重量%以下に抑えることが好ましい。

【0021】本発明に用いられる支持体フィルムは、窓 光性エレメントの製造時に必要な耐熱性、耐溶剤性を有していることが好ましいが、テフロンフィルム、離型紙等の離型性フィルムを一時的な支持体フィルムとし、この上に感光性樹脂組成物の層を形成した後、この層の上に耐熱性あるいは耐溶剤性の低いフィルムをラミネートし、該一時的な支持体フィルムを剥離して耐熱性あるいは耐溶剤性の低い支持体フィルムを有する感光性エレメントを製造することもできる。また、支持体フィルムは、活性光に対して透明であっても不透明であってもよい。使用しうる支持体フィルムの例として、ポリエステルフィルム、ポリプロビレンフィルム、ポリアミドイミドフィルム、ポリプロビレンフィルム、ポリスチレンフィルム等、公知のフィルムを挙げることができる。

【0022】長尺の感光性エレメントを製造する場合には、製造の最終段階で該エレメントをロール状に巻き取る。この場合、感圧性粘着テーブ等で公知の方法を用い、背面処理した支持体フィルムを用いることにより、ロール状に巻き取ったときの感光性樹脂組成物の層の支持体フィルム背面への転着を防ぐことができる。同じ目的、さらに腹の付着を防ぐ目的で、該エレメントの感光性樹脂組成物の層の上に剥離可能なカバーフィルムを積層することが好ましい。

【0023】剥離可能なカバーフィルムの具体例としては、ボリエチレンフィルム、ボリプロピレンフイルム、テフロンフィルム、表面処理した紙等があり、カバーフィルムを剥離するときに感光性樹脂組成物の層と支持体フィルムとの接着力よりも感光性樹脂組成物の層とカバーフィルムとの接着力がより小さいものであればよい。 【0024】本発明の感光性エレメントを構成する感光性樹脂組成物の層の厚さは、無電解めっきにより折出さりせるめっき銅の厚さ等によって異なるが、通常10~1 00 μπとされる。

【0025】本発明における感光性樹脂組成物を溶液と して、基板上に塗布し、乾燥後、あるいは感光性エレメ ントとしてその感光性樹脂組成物の層を基板上に積層し た後、像的に露光し、現像してめっきレジストが製造さ わる。

【0026】露光及び現像処理は、常法により行える。 すなわち、支持体フィルムが活性光に不透明である場合 は、支持体フィルムを剥離した後、高圧水銀灯、超高圧 水銀灯等の光源を用い、ネガマスクを通して像的に露光 10 する。露光前後の50~100°Cでの加熱処理は、基板 と感光性樹脂層との密着性を向上するために好ましい。 【0027】現像処理に用いられる現像液としては、ア ルカリ水溶液が用いられ、例えば、アルカリ金属の水酸 化物の水溶液、アルカリ金属リン酸塩の水溶液、炭酸ナ トリウム等のアルカリ金属炭酸塩の水溶液などが挙げら れる。特に、炭酸ナトリウムの水溶液が好ましい。

【0028】本発明の樹脂組成物のアルカリ現像は、現 像液温度が10~50℃、好ましくは20~40℃の温 度で、市販の現像機を用いて行うことができる。

【0029】 とのようにしてめっきレジストパターンを 形成した後、高圧水銀灯、超高圧水銀灯等の光源を用い て、活性光を再照射するととが好ましく、めっきレジス トの耐薬品性が向上する。

【0030】また、本発明の感光性樹脂組成物の溶液を ディップコート法、フローコート法等の方法で基板に直 接塗布し、溶剤を乾燥後、直接あるいはポリエステルフ ィルム等の活性光に透明なフィルムを積層後、前記の感 光性エレメントの場合と同様にして、ネガマスクを通し 光をすることによっても前記と同様に特性の優れためっ きレジストが形成できる。

[0031]

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明はこれによって制限されるものでは ない。

合成例1 (フィルム性付与ポリマーの製造)

メチルセロソルブ/トルエン=3:2 (重量比)の溶液 (以下、溶液Aと称する)500mlをフラスコに入れ、 85℃に昇温し、1時間放置した。その後、メタクリル 酸23.7g、メタクリル酸メチル46.8g、アクリ ル酸エチル31.2g、アクリル酸2-エチルヘキシル 1.5g及びアゾビスイソブチロニトリル0.17gを 溶液A31.2gに溶解したものを4時間かけて滴下 し、反応させた。

【0032】次いで、メチルセロソルブ7. 1gを加 え、2時間保温し、メタクリル酸0.6g及びアゾビス イソブチロニトリル0.54gを溶液A4.8gに溶解 したものを反応液に加え、さらに2時間保温した。その 後、アゾビスイソブチロニトリル0.024gをメチル セロソルブ1.2gに溶解した溶液を添加して5時間保 温した後、ハイドロキノン0.01gをメチルセロソル プロ.2gに溶解した溶液を加え、冷却した。得られた 重合体を以下、ポリマーのと称する。ポリマーのは、不 揮発分が38.5重量%、ガードナー粘度が25℃で1 20 10秒、重量平均分子量が84,000であった。な お、この重量平均分子量は、ゲルバーミエーションクロ マトグラフィーによって測定し、標準ポリスチレンの検 **重線を用いて換算した値である。** 

【0033】実施例1~8及び比較例1~3

表1に示す配合(単位は重量部)で感光性樹脂組成物溶 液を調製し、各々の溶液を厚さ23μmのボリエチレン テレフタレートフィルム (東レ(株) 製、登録商標ルミ ラー) に乾燥後の膜厚が50μmとなるように塗工し、 乾燥し、厚さ35μmのポリエチレンフィルムで被覆し て像的に露光し、現像し、さらに好ましくは活性光の露 30 て感光性エレメントを得た。なお、表1中、BPE-1 Oは新中村化学株式会社製ビスフェノールAポリオキシ エチレンジメタクリレートを意味し、エチレン性不飽和 化合物a~iは、一般式(1)における記号が表2に示 すものを表す化合物を意味する。

[0034]

【表1】

10

|                  | _    |      | 表_   | i          |                |           |     |     |            |           |     |
|------------------|------|------|------|------------|----------------|-----------|-----|-----|------------|-----------|-----|
|                  | 、比   | 較    | ØIJ  |            | · Armin        | 奖         |     | 施   | . Jan. 1   | <b>M</b>  | 3   |
|                  | 1    | 2    | . 3  | 1          | 2              | 3         | 4   | _5  | 6          | ., 7      | . 8 |
| ポリマー(の (不揮発分)    | 60   | 6.,0 | 6.0  | 6 0        | 6 0            | 6, 0      | 60  | 6.0 | 60         | 6 0       | 60. |
| エチレン性不飽和化合物 a    | 40   | _    | 20   | _          | -              |           | _   |     | _          | _         | _   |
| エチレン性不飽和化合物 b    | -    | 4 0  | 20   |            | _              |           | _   |     | <u> </u>   | -         | _   |
| エチレン性不飽和化合物c     |      |      | J    | 40         |                | _         | · – | _   | _          | -         | 3 0 |
| エチレン性不飽和化合物 d    | _    |      | -    | _          | 40             |           |     |     | _          | -         | _   |
| エチレン性不飽和化合物 e    |      |      | -    | _          | _              | 4.0       | -   | _   |            | -         | . — |
| エチレン性不飽和化合物 f    | -    | _    | -    | _          | _              | _         | 40  |     | <b>—</b> : | _         | _   |
| エチレン性不飽和化合物g     | _    |      | _    |            | · -            | ·-        | _   | 40  | _          |           | _   |
| エチレン性不飽和化合物 h    |      |      |      | _          | _              |           | _   | _   | 40         | _         | _   |
| エチレン性不飽和化合物i     | - 1  |      | -    | _          |                |           | _   | -   |            | 40        | _   |
| BPE-10           | _    | -    | _    | <b>-</b> . | <del>-</del> - |           | ∵ ∸ | :   | ·          |           | 10  |
| ベンゾフェノン          | 4.5  | 同左   | 间左   | 同左         | 同左             | <b>同左</b> | 同左  | 间左  | 同左         | 同左        | 同左  |
| ジエチルブミノベンゾフェノン   | 0.1  | 同左   | 间左   | 间左         | 同左             | 用左        | 同左  | 同左  | 同左         | 問左        | 同左  |
| ロイコクリスクルバイオレット   | 1.0  | 同左   | .同左. | 同左         | 间左             | 同左        | 闻左  | 间左  | 同左         | 同左        | 同左  |
| トリプロモメチをフェニルスルネン | 1.0  | 同左   | 同左   | 闻左         | 闻左             | 同左        | 同左  | 间左  | 闻左         | 同左        | 同左  |
| カルボキシベンソトリアソール   | 0.1  | 同左   | 同左   | 闻左         | 間左             | 同左        | 同左  | 间左  | 间左         | 同左        | 同左  |
| マラカイトグリーン        | 0.03 | 同左   | 同左   | 闻左         | 同左             | 闰左        | 闻左  | 闻左  | 同左         | <b>同左</b> | 同左  |
| アセトン             | 15.0 | 同左   | 同左   | 同左         | 同左             | 月左        | 同左  | 同左  | 同左         | 同左        | 同左  |
| トルエン             | 10.0 | 闻左   | 同左   | 闻左         | 同左             | 同左        | 同左  | 同左  | 闻左         | 同左        | 同左  |

[0035]

【表2】

|  | 11.                      | Т                                    | T                                    |   | T                                    | <u> </u>                              | 12                                   |                                       |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| я <u>о</u>                             |                          |                                      | 4                                    | 60                                      | ~                                    | ιΩ                                    |                                      |                                       |
| E -                                    | 0                        | -                                    | 9                                    | 67                                      |                                      | က                                     |                                      |                                       |
| R.                                     | CH;<br>-CHCH;-           | СН,<br>-Снсн,-                       | СН,<br>-СНСН,-                       | -сн,сн,-                                | —сн, сн,                             | -ch.ch.                               | снз<br> <br> -Снсн <sub>г</sub>      | CH3<br> <br> -CHCH1-                  |
| R,<br>—CH,CH,—                         |                          | -CH2CH2-                             | -CH3CH2-                             | CH;<br> <br> -CHCH;-                    | сн;<br> <br> -снсн.                  | сн.<br> <br> -Снсн.                   | thotho-                              | −CH2CH2−                              |
| R,<br>H                                | н                        | H                                    | H                                    | H                                       | CH,                                  | CH,                                   | H                                    | H                                     |
| エチレン性不飽和化合物<br>トリメチローハフロハンエトキシトリアクリレート | トリメチロールブロバンブロポキシトリアクリレート | トリメチロールブロバンギリコトキシネリブロポキシトリ(メタ)アクリレート | トリメチロールプロバンポリエトキシボリプロボキシトリ(メタ)アクリレート | - トリメチロールプロパンポリエトキシポリプロポキシトリ (メタ)アクリレート | トリメチロールプロバンポリエトキシポリプロポキシトリ(メタ)アクリレート | トリメチロールブロバンネリエトキシネリブロボキシトリ (メタ)アタリレート | ベンタエリスリトールボリエトキシポリプロポキシテトラ(メタ)アクリレート | ジベンタエリスリトールホリエトキシボリプロボキシヘキサ(メタ)アクリレート |

【0036】得られた各感光性エレメントについて、次 に示す試験を行い、得られた結果を表5に示した。な お、これらの試験において、感光性エレメントの積層 は、基板温度25℃、積層温度110℃、積層圧力(ラ ミネーターのエアシリンダー圧力) 3.5 kg/cm²、積 層速度1.5m/分の条件で行った。

【0037】(1)耐めっき性

 $^{\sim}$ 

衷

層し、ネガフィルムを適用し、3 kwの高圧水銀灯(オー ク製作所社製、HMW-201B)で60mJ/cm<sup>2</sup>の露 光を行った。との際光感度を評価できるように、光透過 量が段階的に少なくなるように作られたネガフィルム (光学密度0.05を1段目とし、1段ごとに光学密度 が0.15ずつ増加する21段のステップタブレット) を用いた。光感度はステップタブレットの段数で示さ 得られた感光性エレメントを基材の上に前記の条件で積 50 れ、とのステップタブレットの段数が高いほど光感度が

高いことを示している。

【0038】次いで、PETを除去し、現像処理したも のを、脱脂後、流水水洗を1分間行い、次いで過酸化水 素/硫酸の10/20容量%水溶液中に2分間浸漬し た。さらに流水水洗を1分間行った後、10重量%硫酸 水溶液浴に1分間浸漬し、再び流水水洗を1分間行っ た。次いで、硫酸銅めっき浴〔硫酸銅75g/1、硫酸 190g/1、塩素イオン75ppm、カパーグリームP CM(メルテックス社製、商品名)5ml/1]に入れ、 硫酸銅めっき浴25°C、3A/cm²で40分間行った。 硫酸銅めっき終了後、直ちに水洗し、続いて、10重量 %ホウフッ化水素酸水溶液浴に1分間浸漬し、続いて半 田めっき浴 [45重量%ホウフッ化錫64m]/1、45 重量%ホウフッ化鉛22m1/1、42重量%ホウフッ化 水素酸200m1/1、プルティンLAコンダクティビテ ィソルト (メルテックス社、商品名) 20g/1、プル ティンLAスターター(メルテックス社、商品名)40 m1/1) に入れ、25°C、2A/dm²で20分間行っ た。半田めっき終了後、水洗を行い、乾燥した。

13

\* 【0039】耐めっき性を調べるため、乾燥後、直ちに セロテープを貼り、これを垂直方向に引き剥がし、レジ ストの剥がれの有無を調べた(テープテスト)。その 後、上方から光学顕微鏡で半田めっきのもぐりの有無を 観察した。半田めっきのもぐりを生じた場合は、透明な レジストを介してその下部に観察される。その結果を後 記の表5に示す。

14

【0040】(2)剥離性

得られた感光性エレメントを基材の上に前記の条件で積 10 層し、5 cm×7 cmの長方形の開口部(光透過部)を有す るネガフィルムを適用して、2 1 段ステップタブレット で8 段になるような露光量で露光し、現像した。次に、 5 0 °Cの3 重量%の水酸化ナトリウム水溶液を入れたビーカーに現像後の試料を浸漬し、レジスト(光硬化被 膜)を剥離し、剥離片の大きさと剥離時間(秒)を測定 し、結果を後記の表5 に示した。剥離片の大きさの評価 は、表3 に示した基準によって行った。

[0041]

【表3】

<del>\_\_\_\_</del>.

表 3

| 到 離 片 の 大 き さ  | 評 価 |
|--|-----|
| レジストが亀裂を生じずに5cm×7cmのままで剥離                                | LL. |
| レジストに少なくとも1本、多くとも4本の龟裂を生じ、これに<br>よってレジストが分断細分化され、小片となり剥離 | L~M |
| レジストに少なくとも5本の亀裂を生じ、これによってレジスト<br>が分断細分化され、微小片となり剥離       | M∼S |

【0042】(3)クロスカット性 得られた感光性エレメントを基材の上に前記の条件で積層し、(2)と同様にして露光し、現像した。次いで、 JIS-K5400の方法で、クロスカット性を評価 し、結果を後記の表5に示した。評価は、表4に示した 30 基準で行った。クロスカット性の評価点数が高いものは、可携性及び密着性に優れる。

[0043]

【表4】

#### 表 4

| 評価点数 | 傷                          | の            | 状                   | 態          |              |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 10   | 切り傷の1本ごとが、細<br>正方形の一目一目に剝が | くて両(<br>れがない | 則が滑られ               | かで、切り      | 傷の交点と        |
| 8    | 切り傷の交点にわずかな<br>剥がれがなく、欠損部の | 剥がれた<br>面積は全 | があって、全正方形は          | 正方形の1種の5%  | 一目一目に<br>未満。 |
| 6    | 切り傷の両側と交点とに<br>全正方形面積の5~15 | 列がれた<br>%未満。 | があって、               | 欠損部の       | 面積は          |
| 4    | 切り傷による剥がれの幅<br>15~35%未満。   | が広く、         | 欠損部の                | の面積は全      | 正方形面積の       |
| 2    | 切り傷による剥がれの幅<br>全正方形面積の35~6 | は4点。<br>5%未満 | よりも広く<br><b>先</b> 。 | 、欠損部       | の面積は         |
| 0    | 剥がれの面積は、全正方                | 形面積0         | 065%以               | <b>人上。</b> |              |

#### 【0044】(4)レジスト形状

得られた感光性エレメントを基材の上に前記の条件で積 層し、21段ステップタブレットで8段になるような露 20 得られたエレメントの感光層だけを0.2㎡取り出 光量で露光後、現像して120μm/120μm=ライ ン/スペースのレジストバターンを得た。走査型電子顕 微鏡(日立製作所製、S-2100A)でレジストの形 状を観察し、評価した。ライン形状に凹凸があるかどう かを評価し、その結果を後記の表5に示した。評価は下 記の基準により行った。

#### ○ ライン形状に凹凸なし

### \*× ライン形状に凹凸あり

【0045】(5)スカム発生性

し、1重量%炭酸ナトリウム水溶液に加え、撹拌機で常 温で2時間撹拌した。得られたエマルジョンに所定量の ノニオン系消泡剤を0.1重量%になるように添加し、 さらに10分撹拌して一昼夜放置した。その後、スカム の発生の有無を観察した。

[0046]

【表5】

| ₹ 5   |      |        |            |            |            |         |        |        |  |
|-------|------|--------|------------|------------|------------|---------|--------|--------|--|
|       | 光感底  | 耐めっき性  |            | 割 離 性      |            |         |        | スカム発生の |  |
|       | (段)  | テープテスト | もぐり<br>の有無 | 形状         | 時 間<br>(秒) | クロスカット性 | レジスト形状 | 有無     |  |
| 比較例1  | 8.0  | 剝がれあり  | 有          | M ~ S      | 8 0        | 6       | ×      | 無      |  |
| 比較例2  | 6.0  | 剝がれなし  | 無          | $L \sim M$ | 6 0        | 1 0     | 0      | 有      |  |
| 比較例3  | 7. 0 | 剥がれあり  | 有          | M∼S        | 70         | 8       | ×      | 有      |  |
| 実施例 1 | 8.0  | 判がれなし  | 無          | M ~ S      | 60         | 1 0     | 0      | 無      |  |
| 実施例 2 | 8. 0 | 剥がれなし  | 無          | M ~ S      | 5 0        | 1 0     | 0      | æ      |  |
| 実施例3  | 8. 0 | 到がれなし  | 無          | M ~ S      | 5 5        | 1 0     | 0      | 無      |  |
| 実施例4  | 8.0  | 剥がれなし  | 無          | M ~ S      | 6 0        | 1 0     | 0      | 無      |  |
| 寒嵐例 5 | 8.0  | 剝がれなし  | 無          | M ~ S      | - 5 5      | 1 0     | 0      | 無      |  |
| 実施例 6 | 8.0  | 剥がれなし  | 無          | M~S        | 60         | 1 0     | 0      | 無      |  |
| 実施例7. | 8.0  | 剝がれなし  | 無          | M~S        | 6 5        | 1 0     | 0      | 無      |  |
| 実施例8  | 8.0  | 刺がれなし  | 無          | M~S        | -50        | 1 0     | 0      | 無      |  |

17

H 0 5 K 3/00

3/18

18

いた感光性エレメントは、下地金属(銅箔)への密着性 \* 性等に優れ、現像液中でのスカム発生がない。 が良好で、耐めっき性、可撓性、レジスト形状及び剥離\*

> F 6921-4E D 7511-4E

フロントページの続き

(51)Int.Cl.' 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G03F 7/038 501 7/11 501 H01L 21/027